

**RECHTSWISSENSCHAFTLICHE
FAKULTÄT**

Kurt-Haertel-Institut für geistiges Eigentum

Univ.-Prof. Dr. Sebastian Kubis, LL.M. (Illinois)

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:

 Auskunft erteilt: Lara Trompeter/Theo Golloch
 Universitätsstr. 11, Gebäude 3
 58097 Hagen
 Fon: +49 2331 987-2267
 Fax: +49 2331 987-4332
 eplc@fernuni-hagen.de

Datum: 01.06.2026

Veranstaltungsplan synchrone Lehre EPLC 2026/2027

-Änderungen aufgrund von Krankheit etc. vorbehalten-

Datum	Veranstaltung	Zeit (h)	Dozent/in
10.09.2026 (Präsenzphase 1)	Kurs 4: Die Durchsetzung von Patenten (Teil 1)	14.00-18.00 (4)	RA Dr. Constantin Kurtz, LL.M.
11.09.2026 (Präsenzphase 1)	Kurs 5: Grundlagen des Einheitlichen europäischen Patentschutzes (Teil 1)	09.00-13.00 (4) 14.00-18.00 (4)	Prof. Dr. Sabine Boos
12.09.2026 (Präsenzphase 1)	Kurs 6: Vergleichender Überblick über den Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess (FR, GB) (Teil 1 und Teil 2)	09.00-13.00 (4) 14.00-18.00 (4)	RiBGH Dr. Klaus Bacher PA Christof Viél
13.09.2026 (Präsenzphase 1)	Kurs 6: Vergleichender Überblick über den Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess (DE) (Teil 3)	09.00-13.00 (4)	Alan Johnson (Consultant)
21.09.2026	Kurs 4: Die Durchsetzung von Patenten (Teil 2)	17.30-20.30 (3)	RA Dr. Constantin Kurtz, LL.M.
05.10.2026	Kurs 6: Vergleichender Überblick über den Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess (IT) (Teil 4.1)	17.00-19.00 (2)	Elisabetta Papa (European Patent and Design Attorney)

12.10.2026	Kurs 6: Vergleichender Überblick über den Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess (IT) (Teil 4.2)	17.00-19.00 (2)	Elisabetta Papa (European Patent and Design Attorney)
20.10.2026	Kurs 3: Rolle und Bedeutung des EuGH im Patentrecht	17.00-19.00 (2)	Prof. Dr. Dr. Uwe Fitzner
21.10.2026	Tutorium EPLC – Termin 1	17.30-19.00	Lara Trompeter, LL.M. Theo Golloch, LL.M.
03.11.2026	Kurs 5: Grundlagen des Einheitlichen europäischen Patentschutzes (Teil 2)	17.15-21.00 (4)	Prof. Dr. Sabine Boos
25.11.2026	Tutorium EPLC – Termin 2	17.30-19.00	Lara Trompeter, LL.M. Theo Golloch, LL.M.
13.11.2026 (Präsenzphase 2)	Kurs 8: Das Verfahren vor dem Einheitsspatentgericht	16.00-20.00 (4)	RiEPG Tobias Pichlmaier
14.11.2026 (Präsenzphase 2)	Kurs 7: Das Übereinkommen über das Einheitspatentgericht (Teil 1)	09.00-13.00 (4) 14.00-18.00 (4)	RAin Miriam Kiefer, LL.M.
15.11.2026 (Präsenzphase 2)	Kurs 7: Das Übereinkommen über das Einheitspatentgericht (Teil 2)	09.00-13.00 (4)	RAin Miriam Kiefer, LL.M.
18.11.2026	Tutorium EPLC – Termin 2	17.30-19.00	Lara Trompeter, LL.M. (Theo Golloch, LL.M.)
24.11.2026	Kurs 3: Rolle und Bedeutung des EuGH im Patentrecht	17.00-19.00 (2)	Prof. Dr. Dr. Uwe Fitzner
Dez. 2026	Tutorium EPLC – Termin 3 (Gastbeitrag zum CMS)	17.30-19.00	Lara Trompeter, LL.M. Theo Golloch, LL.M. Tbd.
13.01.2027	Tutorium EPLC – Termin 4	17.30-19.00	Lara Trompeter, LL.M. Theo Golloch, LL.M.
18.01.2027	Kurs 2: Internationales Privatrecht und internationales Zivilverfahrensrecht	17.00-19.00 (2)	Prof. Dr. Sebastian Kubis, LL.M.

19.01.2027	Kurs 2: Internationales Privatrecht und internationales Zivilverfahrensrecht	17.00-19.00 (2)	Prof. Dr. Sebastian Kubis, LL.M.
25.01.2027	Kurs 2: Internationales Privatrecht und internationales Zivilverfahrensrecht	17.00-19.00 (2)	Prof. Dr. Sebastian Kubis, LL.M.
26.01.2027	Kurs 2: Internationales Privatrecht und internationales Zivilverfahrensrecht	17.00-19.00 (2)	Prof. Dr. Sebastian Kubis, LL.M.
03.02.2027	Tutorium EPLC – Termin 5	17.30-19.00	Lara Trompeter, LL.M. Theo Golloch, LL.M.
17.02.2027	Tutorium EPLC – Termin 6	17.30-19.00	Lara Trompeter, LL.M. Theo Golloch, LL.M.
11.03.2027 (Präsenzphase 3)	Kurs 8: Das Verfahren vor dem Einheitspatentgericht	14.00-18.00 (4)	RiEPG Tobias Pichlmaier
12.03.2027 (Präsenzphase 3)	Kurs 8: Das Verfahren vor dem Einheitspatentgericht Mock Trial	09.00-13.00 (4) 14.00-18.00 (4)	RAin Miriam Kiefer, LL.M. RiEPG Tobias Pichlmaier RA Dr. Constantin Kurtz, LL.M.
13.03.2027 (Präsenzphase 3)	Kurs 8: Das Verfahren vor dem Einheitspatentgericht Mock Trial	09.00-13.00 (4) 14.00-18.00 (4)	RAin Miriam Kiefer, LL.M. RiEPG Tobias Pichlmaier RA Dr. Constantin Kurtz, LL.M.